

# ナノインプリント技術の最前線

有機エレ材研(JOEM)

【フォトポリマー懇話会との共催】

《日時》 2009年12月11日(金) 13時~17時

《会場》 ディーアイシー(株)本社 会議室

(Web site: [http://www.dic.co.jp/company/map\\_headoffice.html](http://www.dic.co.jp/company/map_headoffice.html) 地図参照)

(所在地: 中央区日本橋3-7-20 ディーアイシービル TEL:03-3272-4511)

《プログラム》

座長 信大 谷口 彬雄

13:00~13:50 「ナノインプリント技術の最前線(総論)」

早大 水野 潤

13:50~14:30 「大面積・連続転写技術の最新状況と応用」

東芝機械 小久保 光典

14:30~15:10 「UVインプリント技術の最新状況と応用」

キヤノンマーケティングジャパン 野口 信夫

15:20~16:00 「大容量記録媒体への応用と今後の展望」

東芝 鎌田 芳幸

16:00~16:40 「シートナノインプリント技術の応用と今後の展望」

日立 宮内 昭浩

16:40~17:00 補充討論・総括討論

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として3,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 今回は懇親会はありません。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、12月4日(金)までに、次へお願いします。

(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

(社)有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



【JR東京駅から】

東京駅八重洲中央口から八重洲通りを直進300m、中央通りを左折して50m(徒歩5分)

【営団地下鉄銀座線、東西線日本橋駅から】

B1出口から銀座方向に直進100m(徒歩3分)

【都営地下鉄浅草線日本橋駅から】

A3出口から昭和通りを250m直進し、5つ目角を右折150m(徒歩5分)

※ 駐車場はディーアイシービルの地下にありますのでご利用ください。

JOEM

検索